	会場	9 10		11	12	13	3	14	15	16		17		18	19
7日 (土)	A会場 (芸術劇場)							13:30-14:20 特別講演1	14:30-15:20 特別講演2	15:30-16:30 総会	16:30-17:00 奨励賞 受賞講演1	17:00-17:30 奨励賞 受賞講演2	17:30-17:50 記念特 別講演	18:00-19:00 SLiT-J ユーザーコミュニティ発足式	
	E会場 (5F会議室501)					12:00-13:20 評議員会									
	F会場 (5F会議室504)			11:00-12:00 VUV·SX懇談会											
	G会場 (5F会議室505)						13:00			-18:00 木憩場所				_	
	A.18	9 10			l.o		•	14	15	1.0		17		18	19
8日 (日)	会場 A会場 (芸術劇場)	9:	9:00-11:30 企画講演1	_	12	-	3	14 13:00- 市民公 見てみたいを叶える力「放射光」・	-16:00	-		17		16	19
		「次世代光源と期待されるサイエンス」 9:00-10:30 10:40-12:10						見てみたいを叶える力「放射光」・	一解き明かされる生命の仕組。	カー 15:30-17:00					
	B会場 (シューマンホール)	オーラル1B 招待 VSX(表面)		オーラル2B VSX(表面)						オーラル3B VSX(固体)					
	C会場 (ショパンホール)	9:00-10:30 オーラル1C X(回折・散乱)		10:40-12:10 招待 オーラル2C X(回折・散乱)							15:30-17:30 オーラル3C X(回折・散乱)		_		
	D会場 (プロコフィエフホール)	9:00-10:30 オーラル1D X(XAFS)		10:40-12:10 オーラル2D 担待 X(XAFS)		12:20-13:20 PF-UAの集い					15:30-17:30 企画講演2 「IR/THz-FELの現状と今後の展望」				
	E会場 (5F会議室501)	9:00-10:00	10:05-10:35 オーラル2E 赤外・テラヘルツ光	12		12:20-13:20 ランチョン1				110 1112 1 2200	50 D.C. 7 B. 47/12	(±)			
		生物	赤外・ナラヘルツ先	10:40-11:40		22.742.		13:30-14:30		15:30	D-17:30				
	F 会場 (5F会議室504)	F会場 (5F会議室504)			PF-UA幹事会			SPRUC評議員会	招待 オーラル3F ビームライン・測定器						
	G会場 (FEAST SEED)		9:00-17:30 施設報告ポスター・企業展示 (会場前部)												
	(5F会議室505)		参加者休憩場所(会場後部)												
	展示会場 (ホール(2F・3F)・ガレリア・オーブンスタジ			9:00-13:30				13:30- ポスタ	15:30-17:30						
	オ(2F)・グランドサロン(3F))	企業展示						企業	企業展示						
	ANAクラウンプラザホテル神戸													恕弟	見会
	会場	9 10		11	12	13	3	14	15	16		17		18	19
9日 (月·祝)	A会場 (芸術劇場)	9:	9:00-11:30 企画講演3 ニネルギー回折限界券	12:20-13:20 SPRUC総全				,	15:30-17:30 招待 オーラル6A VSX(固体)						
	B会場 (シューマンホール)	9:00-10:30 オーラル4B VSX(固体)		10:40-12:10 オーラル5B VSX(固体)			·			15:30-16:15 16:15-17:30 オーラル6B 招待 オーラル7B BL・測定器 加速器・光源					
	C会場 (ショパンホール)	9:00-10:30 招待 オーラル4C VSX(原子分子) 9:00-10:30		10:40-12:10 オーラル5C VSX(原子分子)・VSX(その他)					15:30-17:45 オーラル6C X(回折・散乱)						
	D会場			10:40-12:10						X(回折·散乱) 15:30-17:20 企画講演4					
	(プロコフィエフホール)	オーラル4D 担待 オーラル5D イメージング イメージング									産業界の分析ツールとしての放射光利用の在り方」				
	E会場 (5F会議室501)			12:20-13:20 ランチョン2											
	F会場 (5F会議室504)	9:00-10:30 オーラル4F X(分光・蛍光)		10:40-11:55 オーラル5F XFEL											
	G会場	9:00-15:30									15:30-18:00				
	(5F会議室505)	施設報告ポスター・企業展示(会場前部) 参加者休憩場所(会場後部)									参加者休憩場	所			
	展示会場 (ホール(25・35)・ガレリア・オーブンスタジ	展示会場 9:00-13:30 ール(2F・3F)・ガレリア・オーブンスタジ オ(2F)・グランドサロン(3F)) 企業展示						13:30- ポスタ	-15:30 発表						
	オ(2F)・グランドサロン(3F))							企業							